# 进展评述

# 非接触式原子力显微镜在分子几何结构解析中的应用进展

金珍1张慧1马泓冰1张海明2\* 迟力峰2

(苏州大学 1分析测试中心; 2功能纳米与软物质研究院 苏州 215123)

摘 要 具有化学键分辨的非接触式原子力显微(nc-AFM)表征展现出了优异的分子结构解析能力,是 近十年来显微表征领域里的代表性进展,成为表面分子相关研究的重要工具。本文首先介绍了化学键分辨 的非接触式原子力显微镜的核心部件:qPlus 传感器,以及实现化学键分辨所必须的针尖修饰技术;围绕该表 征方法在分子几何结构成像上的功能,重点介绍了 nc-AFM 在天然产物结构确定以及表面在位反应研究上的 最新进展。

关键词 非接触式原子力显微术 qPlus 传感器 化学键分辨图 表面在位反应

## The Progress in Application of Non-Contact Atomic Force Microscopy to Molecular Geometric Structure Analysis

Jin Zhen<sup>1</sup>, Zhang Hui<sup>1</sup>, Ma Hongbing<sup>1</sup>, Zhang Haiming<sup>2\*</sup>, Chi Lifeng<sup>2</sup>

(1 Analysis and Test Center; 2 Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM),

Soochow University, Suzhou, 215123)

**Abstract** Non-contact atomic force microscopy (nc-AFM) with chemical-bond-resolved functionality represents the most remarkable advance in microscopic characterization, becoming a powerful tool in the characterization of molecule-related phenomena on surfaces. In this review, we first briefly introduce the core component of nc-AFM: the qPlus sensor, and the necessary technique to achieve chemical bond resolved characterization: tip functionalization. Focusing on the main function of nc-AFM in chemical-bond-resolved imaging, recent advances in this field are reviewed with an emphasis on the structural determination of natural products and related applications in the area of on-surface synthesis.

Keywords Non-contact atomic force microscopy, qPlus sensor, Chemical-bond-resolved image, On-surface reaction

分子结构的解析在分析化学的发展过程中一 直扮演着重要角色。从光谱、核磁共振技术到 X 射线单晶衍射,再到近年来发展起来的冷冻电镜表 征等都在各自技术发展的同时推动了诸如化学合 成、新材料以及生物相关领域的跨越式发展。然 而,每一种技术在带来便利的同时也伴随着自身固 有的短板,例如光谱、核磁共振的非直观性,X 射线 单晶衍射要求的单晶制备以及冷冻电镜对可分析 样品的特殊要求等。因此,不断开发新的分子结构 解析方法是推动分析化学领域发展的动力。

近年来,超高真空下的非接触式原子力显微

镜(Non-contact atomic force microscopy, nc-AFM) 展示出了其优异的分子结构解析能力<sup>[1]</sup>。它结 合了原子力显微镜中的 qPlus 传感器<sup>[2]</sup>以及扫描 隧道显微术(Scanning tunneling microscopy, STM) 里的针尖尖端修饰技术<sup>[3]</sup>发展成具有化学键分 辨能力的表征方法。在超高真空体系中,凭借高 度清洁的环境以及液氦维持的低温来保持针尖尖 端吸附的修饰分子, nc-AFM 表征已经实现了多 种直观的分子几何结构解析, 尤其在描绘具有平 面状形态的分子结构上具有无可比拟的直观性和 准确性。其中具有代表性的化学领域研究成果包

国家自然科学基金项目(22072103)资助

<sup>\*</sup>联系人,张海明 男,博士,教授,主要从事扫描探针显微术与表面物理化学研究, E-mail: hmzhang@ suda. edu. cn

<sup>2023-01-02</sup> 收稿, 2023-02-20 接受

括:并五苯分子碳骨架形貌的实空间成像<sup>[1]</sup>、珍 贵天然产物化学结构的解析<sup>[4]</sup>以及混合组分沥 青烯的分子结构差异<sup>[5,6]</sup>等。除了识别未知分子 的结构外,它也可以应用于包括基态几何构型、价 态、电荷分布、键级分布<sup>[7-12]</sup>等一些分子的特征 属性表征<sup>[13]</sup>。最新的研究显示,化学键分辨的 AFM 表征甚至可以区分人为在水的二维网络中 引入质子而产生的非对称与对称的水合氢离子间 氢键的微小区别<sup>[14]</sup>。这些引人注目的表征结果 进一步推动了单晶表面分子科学的发展,尤其是 在表面在位化学(On-surface chemistry)反应领 域,化学键分辨的 AFM 表征在明确产物结构<sup>[15]</sup> 和推断反应过程<sup>[16]</sup>上提供了远比其他表征手段 更直观的结果,从而有力地推动了这一新研究领 域的发展<sup>[17,18]</sup>。

在化学键分辨的 AFM 表征发展初期,国内的 研究组就掌握了该表征技术<sup>[19]</sup>,也有相关研究的 综述报道<sup>[20,21]</sup>。十几年来,相关技术的快速发展 又为该表征手段拓展了新的研究领域<sup>[22-30]</sup>。本 文将从介绍非接触式原子力显微镜的核心 qPlus 传感器开始,展开说明 qPlus 型 nc-AFM 实现化学 键分辨所要求的针尖尖端修饰技术;进而分别介 绍该表征方法在描绘分子几何结构,确定未知天 然产物分子构型上的核心应用;最后对利用该表 征方法来推动表面在位化学的发展以及其他前沿 研究领域的应用上做简要说明。

### 1 qPlus 传感器

qPlus 型力传感器是具有化学键分辨的 nc-AFM 的核心部件,它是由德国的 Giessibl 教授发 明,并经过多次改良后应用于目前商业化的原子力 显微镜中<sup>[2]</sup>。力传感器是 nc-AFM 的核心,尽管光 学探测悬臂梁的形变一直是常用的 AFM 检测方 法,早期就有利用压电或压阻效应作为探测悬臂梁 形变的报道<sup>[31,32]</sup>。利用压电或者压阻效应检测的 优势在于它的自检测性不需要额外的辅助探测工 具(比如激光),从而有利于仪器工作在不易于频 繁操作的环境中,比如在超高真空环境中的 AFM 表征。相比于最初应用的石英音叉探针<sup>[31]</sup>, qPlus 型力传感器的主要改进在于固定住了音叉的一端, 由此显著减小了音叉的品质因子  $Q(Q=A/A_{dim})$ ,空 气中约为几千),从而避免了无固定叉臂音叉的高 品质因子(空气中约为10000)带来的扫描速度缓 慢以及数据信号难以解释的问题。

图 1(A) 所示为第一代的 qPlus 型力传感 器<sup>[2]</sup>,石英音叉的一个叉臂固定在一个托架上, 另一叉臂的顶端用导电胶黏附了一个金属针尖作 为隧道电流探测使用。该力传感器的品质因子在 空气中可以达到几千,约为传统 AFM 中悬臂梁品 质因子的几十倍。通过外部激励(一般是给压电 陶瓷管施加 z 方向上周期性变化的电压) 后使音 叉在谐振频率下工作。音叉在谐振频率下产生的 微弱电流信号通过前置放大器转换成电压信号后 输出。针对不同的测量模式,采用不同的测量信 号处理方式,例如当采用常见的频率调制模式时, 针尖的振幅通过反馈回路调整而保持恒定(控制 的是音叉的输出电流值大小)。nc-AFM 的成像 模式可分为恒高与恒频移两种模式,它可以类比 于 STM 的恒高与恒电流模式。举常用的恒高成 像模式为例,当针尖逼近样品表面时,关闭反馈回 路而保持针尖与样品的距离恒定。由于针尖尖端 的原子与表面原子相互作用,会引起音叉的共振 频率发生偏移( $\Delta f$ )。在恒定高度下探测表面扫 描过程中的频率偏移变化量,就获得了恒高模式 下样品表面的力梯度图。

在 AFM 针尖与样品构成的作用体系中,作用 力的类型可分为长程与短程作用力。其中长程力 由范德华力与静电力组成,它对 AFM 的原子级分 辨没有贡献而应当在测量过程中尽量过滤掉。图 1(B)展示了不同作用力下 AFM 的针尖频移 Δf 与悬臂振幅 A 的相互关系,其中红线表示短程力 而蓝线代表长程力<sup>[33]</sup>。从图中可以显见,当在小 振幅时,频移信号对短程力的响应更敏感。qPlus 型力传感器在高分辨 AFM 表征中的效果优于传 统的悬臂梁力传感器,主要原因是它的结构特点 (比悬臂梁式的针尖具有更高的弹性系数)有利 于短程力的探测,而高分辨的 AFM 尤其是具有化 学键分辨的 AFM 需要对短程力的变化具有灵敏 响应。经过几十年的不断改进,qPlus 传感器目前 已经发展到第四代<sup>[34]</sup>(如图 1(C)所示),分别改 进的有独立的隧道电流采集(第Ⅱ代),预铺设的 隧道电流采集电极以及改进的石英音叉几何外形 (第Ⅲ代),增加配备自激励电极形成了四电极 系统(第 IV 代)。第 I 代和第 II 代均采用为电子 表生产而加工的商用石英音叉,自第Ⅱ代开始, qPlus 型力传感器就具备了化学键分辨的表征能 力<sup>[1]</sup>。尽管已有第 IV 代自激励的传感器,目前 商用仪器上常用的还是三电极的 qPlus 传感



- 图 1 qPlus 传感器的发展:(A) 第一代 qPlus 传感器<sup>[2]</sup>;
   (B) 以振幅 A 为变量显示的长程(蓝线)与短程(红线)
   作用力对 AFM 针尖频移 Δf 的影响<sup>[33]</sup>;(C) qPlus 传 感器的改进与发展<sup>[34]</sup>
- Fig. 1 The development of qPlus sensor. (A) First generation qPlus sensor<sup>[2]</sup>; (B) Influence of Long-(blue) and short-range (red) force on the frequency shift  $\Delta f$  as a function of amplitude  $A^{[33]}$ ; (C) The improvement and development of qPlus sensor<sup>[34]</sup>

器,采用外部激励方式工作。

# 2 针尖尖端修饰

尽管 qPlus 型 nc-AFM 改进了短程力的探测, 并且采用了自检测信号收集,从而在操作方式上 优于传统的悬臂梁式 AFM,但它在近年来受到的 持续关注与应用主要还在于它展示出了具有化学 键分辨能力的结构表征,而这种表征能力上的提 高则是结合早前在 STM 表征中发展出来的针尖 尖端修饰技术完成的。1997年,Bartels 等<sup>[3]</sup>报道 了在 Cu(111)表面用 STM 针尖可控地提起和放 置单个 CO 分子的实验,这是首次在 15K 的低温 下操纵双原子分子的成功实例,相比于对单原子 体系(例如 Xe,金属原子等)的操纵,CO 的操纵 由于涉及到分子翻转而显得更为复杂,这是因为 不论在单晶表面还是针尖顶端,CO 分子都是以 碳端与金属原子作用而吸附的(图 2(A))。

在实际操作中,由于针尖尖端几何结构不明 确,导致尖端分子修饰存在一定的难度。因此,要 实现针尖尖端的 CO 分子修饰,首先要完成针尖 尖端几何结构的调整。目前发展出的判断方法有 扫描隧道谱法以及频移判断法。扫描隧道谱法是 STM 表征中判断金属态针尖尖端的方法,通常是 在 Cu(111) 表面能观察到清晰的表面态。频移判 断法则是 AFM 表征中判断针尖前端是否锐利的 标准,其原理是一个较钝的针尖由于前端有多个 与表面原子产生作用力的可能(不同高度)而导 致较大的频移。通过系列的针尖尖端处理方法 (包括戳触与偏压脉冲),控制频移在 2Hz 以内时 就可获得一个比较尖锐的针尖尖端。当获得了一 个金属态的锐利针尖后,具体的吸附 CO 分子方 法是:将处理好的针尖定位在 CO 分子上方,设定 合适的偏压与隧道电流值(例如偏压 66mV,隧道



图 2 两种可以获得化学键分辨的修饰针尖:(A) CO 修饰的针尖<sup>[3]</sup>;(B) CO 针尖的判据,吸附 CO 后原先 STM 图中显示为暗 点的 CO 分子显示为亮点<sup>[3]</sup>;(C) CuO 针尖<sup>[39]</sup>;(D) CuO 针尖的判据,从金属尖端修饰为 CuO 端后,晶面上 Cu-O 条带的 对比度会发生翻转,其中左图是 AFM 图,右图是 STM 图<sup>[30]</sup>

Fig. 2 Two types of functionalized tips for chemical bond resolved imaging. (A) CO functionalized tip<sup>[3]</sup>; (B) Criterion for CO functionalized tip. The STM image (below) of adsorbed CO shows bright bumps with CO terminated tip, whereas the CO molecule appear as dark dots with a metal tip in STM image (above)<sup>[3]</sup>; (C) CuO functionalized tip<sup>[39]</sup>;

(D) Criterion for CuO tip. The contrast of Cu-O strips will shift with CuO functionalized tip<sup>[30]</sup>

电流 2.3pA),关闭反馈后将针尖撤回 0.03nm,此时施加一个 2.5V 的偏压脉冲,持续几秒直到观察到隧道电流的瞬时变化,此变化显示了吸附的 CO 分子转移到了针尖前端<sup>[3]</sup>。吸附了 CO 分子 的针尖在重新扫描 STM 图时,原先在 STM 图中显示为暗点的 CO 分子则显示为亮点,这也是成 功制备好 CO 针尖的判断依据(见图 2(B))。

除了常用的 CO 分子修饰以外,也有修饰其 他分子,比如卤素原子、惰性气体分子、氧原子等 的相关报道<sup>[35-37]</sup>。尽管如此,从成像质量以及易 操作性上看,CO 分子修饰的针尖仍然是最受欢 迎也是报道中采用最多的针尖。由于 CO 分子垂 直吸附在针尖尖端,当侧向作用力较大时容易导 致图像变形而失真,因此,也有发展更加"坚固" 的锐利针尖的报道<sup>[38,39]</sup>,例如铜氧针尖的制备 (图 2(C,D))<sup>[39]</sup>。铜氧针尖由于几何结构稳定, 可以进一步压低针尖与表面的作用距离,从而在 更大频移的范围内进行成像,同时也允许在更快 的扫描速率下成像。铜氧针尖的另一优势还在于 它可以在液氮下实现化学键分辨的成像。但是, 目前有关铜氧针尖的使用报道并不多,主要是由 于针尖的制备还存在较多不确定的因素。

#### 3 化学键分辨的 nc-AFM 成像

原子之间通过化学键的作用构成分子,其空间 排布的几何构型影响分子的化学、物理性质,因此 发展合适的化学结构的实验探测方法显得尤为重 要。在分子的化学结构表征上,核磁共振、光谱与 单晶衍射技术扮演了主要的角色,作为这些常用结 构检测表征的有益补充,化学键分辨的扫描探针成 像在表征数据的直观性以及单分子属性的探测上 具有无可比拟的优势。早期具有类似化学键分辨 的扫描探针成像是氢辅助扫描隧道显微术(Scanning tunneling hydrogen microscopy, STHM), 它通过在扫 描腔引入一定量的氢分子来提高平面状分子的成 像分辨率。在 2008 年, Temirov 等<sup>[40]</sup> 报道了 STHM 表征的 PTCDA 分子结构,成像结果与 PTCDA 的化 学结构高度吻合,是展现 STM 分子成像水平的先 进方法。后期随着研究深入,发现除了氢分子以 外,其他小分子,如 Xe、CO 以及 CH<sub>4</sub> 等也具有类似 的增强成像效应。然而从成像质量上看,STHM 的 图像还是不如 nc-AFM 那么清晰准确,往往存在一 定程度的失真,它可以在不具有 nc-AFM 成像条件 时作为高分辨的一种辅助表征方法。

首个具有化学键分辨的 nc-AFM 成像由 Gross等于 2009年报道,他们采用了 Giessibl发明 的 qPlus型 nc-AFM,并结合之前由 Bartels等报道 的针尖尖端修饰方法在 Cu(111)面上观察到了并 五苯分子的实空间化学键分辨图像<sup>[1]</sup>。从 STM 图以及 nc-AFM 图中可以看出,高分辨的 STM 图 可以描绘出的图像细节更近似于分子的电子态的 分布情况,而 nc-AFM 图给出的信息则更接近于 分子的几何构型。从数据的直观性上看,nc-AFM 可以比较直接地判定分子的结构模型,而高分辨 的 STM 图则必须与理论模拟结合才能确定分子 的几何结构。当然这种差异在已知分子的结构判 定上并不显著,而在需要给出未知体系化学结构 的场合,这种差异就表现得异常明显。

除了描绘吸附分子的几何构型,利用 nc-AFM 还可以明确未知分子体系的化学结构。这一表征 手段尤其在其他分析方法难以应用的混合物成分 判断上具有特殊优势,例如用来判断煤焦油以及沥 青这一类的混合体系中的分子结构。另外,在分析 珍贵、少量的天然产物分子结构上,nc-AFM 表征也 可以发挥需要样品量少、图像直观清晰的优势,从 而有力地辅助其他表征手段来确定天然产物分子 结构。例如,在探索研究北极无脊椎动物以及微生 物中存在的一系列天然产物分子是否存在与冷水 环境相适应的结构时,研究者们获取了多种天然产 物分子并解析它们的结构。由于天然产物量少、珍 贵,可适用的分析手段受限,nc-AFM 的结构辅助表 征就显得更为重要。Hanssen 等 2012 年报道了从 北极无脊椎动物水螅中提取的纯化分子 Breitfussin A 与 B 的结构解析,其中就应用到 nc-AFM 的化学 键分辨表征<sup>[4]</sup>。由于样品量过少,X射线相关的结 构表征无法开展,而使用单一谱学表征可以给出分 子中存在吲哚-噁唑-吡咯单元,但是对确切的取代 基团相对 N 以及 O 的结合位点,又无法给出一个 准确的吻合表征数据的结果。在 nc-AFM 表征提 供的直观结构基础上,各个杂环的连接位置以及取 代基团(MeO, Br 以及 I)都能清楚地显示出来,从 而比较容易地明确了该稀有分子的几何结构。

#### 4 表面在位化学中的应用

表面在位化学是近十年来发展起来的一种 新的化学合成方法,它通过活化分子前驱体在 单晶表面来合成功能性的高分子聚合物,通过 改变前驱体分子结构可以调控在位合成的聚合 物的结构和性质。已经取得的代表性成果包括 规整结构的极窄石墨烯纳米带的合成以及共轭 多烯的表面制备等<sup>[41-43]</sup>。化学键分辨的 AFM 表征基本上与表面在位化学的发展时段同步, 自始至终都在产物结构的确认、中间物种的判 断以及辅助反应路径调控上扮演关键角色,从 而有力地推动了表面在位化学的发展。这里试 举一系列卤代苝类分子的表面反应来说明 nc-AFM 在判断反应产物结构以及拓展化学键的实 空间测量上的应用。



图 3 nc-AFM 表征在表面在位合成上的应用:(A) 卤代花二酸酐在 Au(111)表面聚合的结构示意图;(B) 聚合纳米带的化学 键分辨 nc-AFM 图显示出清晰的 4-8-4 元环结构<sup>[17]</sup>;(C~E) 多卤代花分子在 Au(111)表面聚合成含金属原子的中间产物(D) 以及最终的金属原子侧面结合的扶手椅型石墨烯纳米带(E)的 nc-AFM 图;(F~I) 同样的前驱体分子在 Ag(111)表面反应生成 的一维结构 STM(F)和 AFM 图(G)以及最终高温下获得的二维金属-有机杂化网络结构的 STM(H)与 AFM 图(I)<sup>[18]</sup>
Fig. 3 The application of nc-AFM characterization in on-surface synthesis. (A) Schematic illustration of the on-surface reaction of halogenated perylene diacid anhydride on Au(111); (B) The 4-8-4 rings revealed by chemical bond resolved nc-AFM of polymerized nanoribbons<sup>[17]</sup>; (C~E) nc-AFM images of on-surface reactions of multi-halogenated perylene derivatives on Au (111), showing metal-organic intermediates (D) and final armchair graphene ribbons with side chemically bonded metal atoms (E); (F~I) On-surface reactions of the same precursor molecules on Ag(111). Both STM and AFM images reveal the detailed structure of one-dimensional ribbons (F, G) and two-dimensional networks (H, I) of metal-organic hybrids, respectively<sup>[18]</sup>

卤代花分子的取代位点可以在 peri-位或者 bay-位上,当用惰性基团(例如亚胺或者酸酐基 团)封闭 peri-位时, bay-位的卤代基团可以引导表 面聚合反应沿着特定方向进行(见图 3(A))<sup>[17]</sup>。 由此产生了反应的中间物种金属-有机杂化物,以 及最终反应的碳基聚合产物。通过化学键分辨的 AFM 表征,解析了反应中各个阶段的产物几何结 构,明确了中间物种金属-有机杂化物以及最终产 物是含 4-8-4 元环结构的石墨烯纳米带(见图 3 (B))<sup>[17]</sup>。更进一步地升高反应温度, peri-位上 的酸酐基团发生脱离,进一步导致五元环结构的 产生,这些过程都可以通过化学键分辨的 AFM 表 征给出明确的结果。如果仅仅依靠 STM, 尤其是 在判断碳的多元环结构时,很难给出直接、准确的 结构判断。除了碳骨架的成像以外, nc-AFM 表 征也可以分辨分子内的金属-金属键,这为研究化 学中扮演重要角色的金属-有机键提供了新方法。 将花分子的 peri-位和 bay-位均用卤素原子取代, 在不同的单晶表面可以通过表面脱卤反应获得仅 有 bay-位连接金属原子的石墨烯纳米带(见图 3 (C~E))<sup>[18]</sup>,以及 bay-位和 peri-位均由金属原子 链接的二维金属-有机杂化网络(见图 3(F~ I))<sup>[18]</sup>。通过高分辨的 AFM 表征,可以清晰地呈 现出聚合物结构中的金属-金属键,并对不同的金 属-金属键的键长进行测量<sup>[18]</sup>。通过与计算化学 的结果相比较,nc-AFM 的表征为研究金属-有机 键的相关物理化学性质,尤其是单分子局域环境 影响的相关性质,提供了有力的实验表征手段。

#### 5 结论与展望

化学键分辨的 nc-AFM 的发展提供了直观的 实空间分子结构解析方法,成为传统化学分析中 分子结构解析的重要补充工具。该方法在常用结 构解析工具不易使用的场合可以扮演关键性角 色,例如在少量、珍贵的天然有机分子的结构确 认、混合有机物的成分判断中均发挥出了重要功 能。在近年来快速发展的表面物理化学研究领域 中,qPlus 型 nc-AFM 表征不仅可以在超高真空环 境下对吸附分子以及表面反应产物提供尤为准 确、更为直观的数据,最新的进展显示,它在大气 以及液相环境中也能获得原子分辨的图像<sup>[44,45]</sup>。 尽管存在诸多优点,目前来看,qPlus型 nc-AFM 表征要在化学分析中扮演更为重要的角色,仍有 一些难点需要进一步克服。这包括:改进针尖尖 端修饰的方法来进一步满足无液氦环境下高分辨 表征的需要;在大气以及液相环境中发展新的针 尖尖端修饰技术,获得大气乃至液相下的极致分 辨成像等。有理由相信,相关方法的发展也将为 化学键分辨的 nc-AFM 的普及应用奠定基础,尤 其是在天然、少量并且珍贵的有机混合物的结构 判断上有广阔的应用前景。

#### 参考文献

- [ 1 ] Gross L, Mohn F, Moll N, et al. Science, 2009, 325 (5944): 1110~1114.
- [2] Giessibl F J. Appl. Phys. Lett., 1998, 73 (26): 3956 ~ 3958.
- [3] Bartels L, Meyer G, Rieder K H. Appl. Phys. Lett., 1997, 71 (2): 213~215.
- [4] Hanssen K O, Schuler B, Williams A J, et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51 (49): 12238~12241.
- [5] Schuler B, Fatayer S, Meyer G, et al. Energy Fuels, 2017, 31 (7): 6856~6861.
- [6] Schuler B, Meyer G, Pena D, et al. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (31): 9870~9876.
- [7] Pavlicek N, Schuler B, Collazos S, et al. Nat. Chem., 2015, 7 (8): 623~628.
- [8] Pavlicek N, Mistry A, Majzik Z, et al. Nat. Nanotechnol., 2017, 12 (4): 308~311.
- [9] Pavlicek N, Majzik Z, Collazos S, et al. ACS Nano, 2017, 11 (11): 10768~10773.
- [10] Majzik Z, Pavlicek N, Vilas-Varela M, et al. Nat. Commun., 2018, 9: 1198.
- [11] Pozo I, Majzik Z, Pavlicek N, et al. J. Am. Chem. Soc., 2019, 141 (39): 15488~15493.
- [12] Fatayer S, Albrecht F, Zhang Y, et al. Science, 2019, 365 (6449): 142~145.
- [13] Gross L, Schuler B, Pavlicek N, et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57 (15): 3888~3908.
- [14] Tian Y, Hong J N, Cao D Y, et al. Science, 2022, 377: 315~319.
- [15] Ruffieux P, Wang S Y, Yang B, et al. Nature, 2016, 531 (7595): 489~492.
- [16] Albrecht F, Rey D, Fatayer S, et al. Angew. Chem. Int.
   Ed., 2020, 59 (51): 22989~22993.
- [17] Liu M Z, Liu M X, She L M, et al. Nat. Commun., 2017, 8: 14924.
- [18] Zhong Q G, Niu K F, Chen L, et al. J. Am. Chem. Soc., 2022, 144 (18): 8214~8222.
- $\left[\,19\,\right]$   $\,$  Zhang J, Chen P C, Yuan B K, et al. Science, 2013, 342  $\,$

(6158): 611~614.

- [20] Liu M X, Li S C, Zha Z Q, et al. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33 (1): 183~197.
- [21] Yuan B K, Chen P C, Zhang J, et al. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013, 29 (7): 1370~1384.
- [22] Borges P P, Sobral S P, da Silva L, et al. J. Braz. Chem. Soc., 2011, 22(10): 1931~1938.
- [23] Schuler B, Fatayer S, Mohn F, et al. Nat. Chem., 2016, 8 (3): 220~224.
- [24] Zhong Q G, Ebeling D, Tschakert J, et al. Nat. Commun., 2018, 9: 3277.
- [25] Kaiser K, Scriven L M, Schulz F, et al. Science, 2019, 365 (6459): 1299~1301.
- [26] Ma R Z, Cao D Y, Zhu C Q, et al. Nature, 2020, 577 (7788): 60~63.
- [27] Xu J Y, Zhu X, Tan S J, et al. Science, 2021, 371 (6531): 818~822.
- [28] Mishra S, Yao X L, Chen Q, et al. Nat. Chem., 2021,13
   (6): 581~586.
- [29] Zhong Q G, Ihle A, Ahles S, et al. Nat. Chem., 2021,13 (11): 1133~1139.
- [30] Zhao Y, Jiang K Y, Li C, et al. Nat. Chem., 2023, 15:53 ~60.
- [31] Gunther P P, Fischer U, Dransfeld K. Appl. Phys. B: Photophys. Laser Chem., 1989, 48 (1): 89~92.
- [32] Tortonese M, Barrett R C, Quate C F. Appl. Phys. Lett., 1993, 62 (8): 834~836.
- [33] Giessibl F J. Molecules, 2021, 26: 4068.
- $\left[ \ 34 \ \right]$   $\$  Giessibl F J. Rev. Sci. Instrum. , 2019 , 90: 011101.
- [35] Mohn F, Schuler B, Gross L, et al. Appl. Phys. Lett., 2013, 102(7): 073109.
- [36] Altman E I, Baykara M Z, Mehmet Z, et al. Acc. Chem. Res., 2016, 48(9): 2640~2648.
- [37] Kichin G, Weiss C, Wagner C, et al. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(42):16847~16851.
- [38] Moenig H, Amirjalayer S, Timmer A, et al. Nat. Nanotechnol., 2018, 13 (5): 371~375.
- [39] Moenig H, Hermoso D R, Díaz Arado O, et al. ACS Nano, 2016, 10 (1): 1201~1209.
- [40] Temirov R, Soubatch S, Neucheva O, et al. New J. Phys., 2008, 10: 053012.
- [41] Cai J M, Ruffieux P, Jaafar R, et al. Nature, 2010, 466 (7305): 470~473.
- [42] Zhong D Y, Franke J H, Podiyanachari S K, et al. Science, 2011, 334(6053): 213~216.
- [43] Li X C, Niu K F, Zhang J J, et al. Nat. Sci. Rev., 2021, 8(10): nwab093.
- [44] Wastl D S, Weymouth A J, Giessibl F J. Phys. Rev. B, 2013, 87 (24): 245415.
- [45] Puerckhauer K, Weymouth A J, Pfeffer K. et al. Sci. Rep., 2018, 8: 9330.